УДК 543.253:546.289

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ОДНОВРЕМЕННОГО ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛЫХ КОЛИЧЕСТВ НИКЕЛЯ И ПРЕОБЛАДАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВ МЕДИ

Г.В.Прохорова, А.В.Гармаш, И.Ю.Торшин, А.А. Босак, Д.А.Фирсов

(кафедра аналитической химии)

Оптимизированы условия одновременного вольтамперометрического определения никеля и меди при соотношении $\leq 1:200$. В оптимальных условиях (0,3-0,5) М аммиачный буферный раствор с рН 9,25, содержащий $(2-5)\cdot 10^{-4}$ М диметилглиоксима, интервал развертки потенциала от -0,15 до -1,3 В, скорость развертки потенциала 1 В/с, время задержки 5 с) на вольтамперограмме раствора, содержащего $5\cdot 10^{-7}$ М Ni(II) и $1\cdot 10^{-4}$ М Сu(II), наблюдаются пики примерно равной высоты, что позволяет использовать их для одновременного определения Ni(II) и Cu(II) при указанном соотношении концентраций.

Необходимость методики одновременного определения малых количеств никеля и преобладающих количеств меди возникает, например, при анализе таких соединений, как $La_{1.85}Sr_{0.15}Cu_{1-x}Ni_xO_4$, где x=0,005-0,5 [1]. Лучшим методом определения малых количеств никеля является инверсионная вольтамперометрия [2]. После адсорбционного концентрирования Ni(II) в виде комплекса с диметилглиоксимом (ДМГ) на поверхности ртутного электрода по возникающей при катодной развертке потенциала каталитической волне возможно определение до 10^{-9} моль/л Ni(II). Комплекс Cu(II) с ДМГ также способен катализировать выделение водорода [3]. Хотя при сравнимых концентрациях каталитический эффект комплекса Cu(II) значительно слабее, в присутствии преобладающих количеств Cu(II) на вольтамперограмме появляются несопоставимые по высоте пики комплексов Cu(II) и Ni(II). Поэтому несмотря на более чем достаточную для их одновременного определения разность потенциалов пиков ($\Delta E_n > 0.5$ В), возникает задача оптимизации условий, позволяющих в данной ситуации получать сравнимые по высоте пики, пригодные для одновременного определения Ni(II) и Cu(II). Эту задачу, как показано в данной работе, можно решить, используя конкурентное взаимодействие NH₃ и ДМГ с Ni(II) и Cu(II), т.е. варьируя соотношение концентраций аммиачного буферного раствора и ДМГ.

Экспериментальная часть

Работа выполнена на осциплографическом полярографе "ОП-5122" (модель 03) с использованием дифференциального режима регистрации вольтамперограмм. Индикаторным электродом служил капающий ртутный электрод с периодом капания 6,5 с при разомкнутой цепи, электродом сравнения – насыщенный каломельный.

Стандартный раствор никеля (0,1024 М) готовили из металлического никеля марки "ос.ч." растворением в HNO_3 и стандартизировали электрогравиметрически. Стандартный

раствор меди (0,0100 M) готовили из CuSO_4 : $5\text{H}_2\text{O}$ марки "ос.ч" и стандартизировали иодометрическим тигрованием. В качестве фона использовали буферную смесь (1:1) NH $_3$ и NH $_4$ Cl. Исходную 2 М смесь готовили из NH $_3$, очищенного изотонической дистилляцией, и NH $_4$ Cl марки "х.ч.".

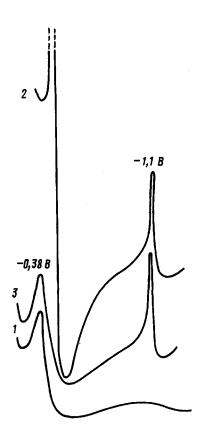


Рис. 1. Вольтамперограммы смеси $5 \cdot 10^{-7}$ M Ni(II) и $1 \cdot 10^{-4}$ M Cu(II) при разных концентрациях аммиачного буфера (pH 9,25) и диметилглиоксима ($c_{6y\phi}$ (M): 0,1 (1,2); 0,4 (3); $c_{ДМ\Gamma}$ (M): 0 (1); $2 \cdot 10^{-4}$ (2); $4 \cdot 10^{-4}$ (3)

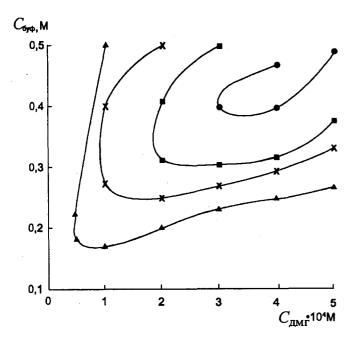


Рис.2. Поверхность отклика функции $h_{\rm Ni}$ / $h_{\rm Cu}$ при концентрации Ni(II) $5\cdot 10^{-7}$ М и Cu(II) $1\cdot 10^{-4}$ М: I=0,60; 2=0,75; 3=0,80; 4=0, 85

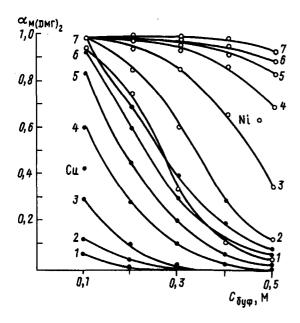


Рис.3 Распределительная диаграмма для системы Ni(II) — Cu(II) — NH₃ — ДМГ при рН 9,($c_{\text{ДМГ}}$ (M): $I = 3 \cdot 10^{-5}$; $2 = 5 \cdot 10^{-5}$; $3 = 1 \cdot 10^{-4}$; $4 = 2 \cdot 10^{-4}$; $5 = 3 \cdot 10^{-4}$; $6 = 4 \cdot 10^{-4}$; $7 = 5 \cdot 10^{-4}$)

Раствор диметилглиоксима (0,0100 M) готовили из перекристаллизованного из этанола препарата. Все растворы с нужными концентрациями готовили из исходных непосредственно перед экспериментом, используя бидистиллированную воду.

Расчеты при использовании алгоритма Нелдера – Мида на стадии оптимизации выполнены по программе "Soft simplex" на ЭВМ "IВМ-РС/АТ", распределительная диаграмма рассчитана на ЭВМ "IВМ-РС-286".

Результаты и их обсуждение

На рис.1 (кривая 1) показано, что на фоне 0,1 аммиачного буферного раствора в отсутствие ДМГ на вольтамперограмме раствора, содержащего $5 \cdot 10^{-7}$ M Ni(II) и $1 \cdot 10^{-4}$ М Сu(II), наблюдается только пик при -0,38 В, соответствующий восстановлению аммиаката Cu(II) по второй стадии. При введении ДМГ (кривая 2) появляется каталитический пик при -1,10 В, обусловленный комплексом Ni(II) с ДМГ, но одновременно пик Cu(II) увеличивается настолько, что становится невозможным их одновременное измерение.

Величина аналитического сигнала в системе ион металла (Ni, Cu) - ДМГ определяется такими факторами, как рН и состав фона, концентрация буфера и ДМГ, потенциал и продолжительность адсорбционного накопления [2]. В данной работе при оптимизации варьировали только два наиболее сильно влияющие фактора - концентрацию аммиачного буферного раствора с постоянным рН и концентрацию ДМГ. Значения остальных факторов были выбраны на основании литературных и собственных ранее полученных данных [2] (рН 9,25, поскольку при этом буфер обладает максимальной буферной емкостью, а оптимальное значение рН для образования комплекса Ni(II) с ДМГ, обусловленное кислотно-основными свойствами ДМГ, лежит в интервале рН 9,0-9,5). Потенциал адсорбционного накопления выбран равным -0,15 B, так как пик комплекса Cu(II) наблюдается при -0,38 B, а высота пика комплекса Ni(II) тем больше, чем при менее отрицательных потенциалах проводят накопление [2]. Время накопления не варьировали, поскольку оно определяется и лимитируется способом регистрации вольтамперограммы (при работе с капающим электродом - максимально возможной задержкой). В нашем эксперименте время накопления составило 5 с.

Оптимальные концентрации аммиачного буфера $(NH_3:NH_4Cl=1:1$ для обеспечения pH9,25) и ДМГ находили, используя метод деформируемого многогранника Нелдера — Мида [4]. Алгоритм Нелдера — Мида относится к группе численных методов, не использующих производные, пре-имуществами которых является малый объем вычислений, малое число шагов до достижения экстремума, а также возможность отыскания экстремума многопараметрической функции в случае, когда ее переменные связаны. Эмпирическую функцию выражали через отношение высот пиков комплексов $Ni(\Pi)$ и $Cu(\Pi)$ на вольтамперограмме (h_{Ni}/h_{Cu}) . Наилучшие значения функции (0,75-0,9) получили в ин-

тервале концентраций аммиачного буферного раствора 0,3-0,5 М и ДМГ $2\cdot 10^{-4}-5\cdot 10^{-4}$ М. Эти результаты подтверждены независимым способом: по данным серии экспериментов, выполненных при различных соотношениях концентраций буфера и ДМГ, построена поверхность отклика функции $h_{\rm Ni}/h_{\rm Cu}$, представленная на рис.2. Вольтамперограмма раствора, содержащего $5\cdot 10^{-7}$ М Ni(II) и $1\cdot 10^{-4}$ М Cu(II), зарегистрированная в оптимальных условиях, представлена на рис.1 (кривая 3). Сравнение ее с кривой I на том же рисунке показывает, что влияние ДМГ на восстановление Cu(II) действительно удалось свести к минимуму.

Полученные результаты хорошо объясняются приведенной на рис. 3 распределительной диаграммой системы $Ni(II) - Cu(II) - NH_3 - ДМГ$. Мольные доли $\alpha(M(ДМГ)_2)$ диметилглиоксиматов Ni(II) и Cu(II) при различных концентрациях буфера (pH 9,25) и ДМГ рассчитаны с учетом образования аммиакатов $M(NH_3)_i^{2+}$ (для Cu(II) i=1-4, для Ni(II) i=1-6). Учитывали также кислотно-основные реакции с участием ДМГ ($pK_1^a=10,06$; $pK_2^a=11,9$ [5]). Из диаграммы видно, что благоприятное соотношение констант устойчивости комплексов Ni(II) и Cu(II) с ДМГ

 $(\Delta lg\beta_2=2)$ и NH₃ $(\Delta lg\beta_4=-5)$ и высокая лабильность комплексов позволяют гибко управлять системой и обеспечивать условия, при которых Ni(II) существует преимущественно в виде Ni(ДМГ)₂, а Cu(II) – виде Cu(NH₃)₄²⁺ (рис.3). Эти интервалы концентраций буфера и ДМГ, как видно из диатраммы, согласуются с найденными жспериментально.

Найденные соотношения концентраций аммиачного буферного раствора и ДМГ не сложно реализовать практически, поскольку, как видно из рис. 2, при их варьировании в достаточно широких пределах соотношение высот пиков Ni(II) и Cu(II) на вольтамперограммах будет находиться в интервале 0.75-0.85.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Xiao G., Cieplak M.Z., Chien C.L., Xiao J.Q. // Phys. Rev. 1990. 42. P.8752.
- 2. Прохорова Г.В., Осипова Е.А., Торочешникова И.И., Шпигун Л.К. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2, Химия. 1991. 32. С.107. 3. Прохорова Г.В., Шпигун Л.К., Виноградова Е.Н. // ЖАХ. 1972. 37. С.780. 4. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. М., 1975.
- 5. Пешкова В.М., Савостина В.М., Иванова Е.К. Оксимы. М., 1977.

Поступила в редакцию 27.06. 96